DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

3468570

Basic Patent (No,Kind,Date): FR 2472793 A1 810703 <No. of Patents: 008>

DISPOSITIF D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (French)

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK (JP)

Author (Inventor): OGUCHI KOICH; HOSOKAWA MINORU; YAZAWA SATORU;

NAGATA MITSUO IPC: *G09F-009/35;

Language of Document: French

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date	
DE 3047145	A 1	810903	DE 3047145	Α	801215	
DE 3047145	C2	850509	DE 3047145	Α	801215	
FR 2472793	A 1	810703	FR 8026873	Α	801218	(BASIC)
FR 2472793	B1	841130	FR 8026873	Α	801218	,
GB 2066545	A 1	810708	GB 8040736	Α	801219	
GB 2066545	B2	830921	GB 8040736	Α	801219	
JP 56094386	A2	810730	JP 79173050	A	791227	
US 4648691	Α	870310	US 218582	Α	801219	

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 79173050 A 791227

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003064392

WPI Acc No: 1981-G4429D/198128

Liquid crystal display device for pocket TV receiver - has lines and liq. crystal driving electrodes formed as metallic thin film layers each with

roughened light diffusing surface

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP (SHIH); SUWA SEIKOSHA KK (SUWA)

Inventor: HOSOKAWA M; NAGATA M; OGUCHI K; YAZAWA S

Number of Countries: 005 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date V	Veek	
GB 2066545	Α	19810708				198128	В
FR 2472793	Α	19810703				198134	
DE 3047145	Α	19810903	DE 3047145	Α	19801215	198137	
JP 56094386	Α	19810730				198137	
GB 2066545	В	19830921				198338	
DE 3047145	С	19850509				198520	
US 4648691	Α	19870310	US 80218582	Α	19801219	198712	

Priority Applications (No Type Date): JP 79173050 A 19791227

Abstract (Basic): GB 2066545 A

The liquid crystal display device comprises a matrix of MOSFETS forming liquid crystal driving elements, each with components (72,73,74,75,76,77), on a silicon substrate (71) for producing a display when signals are selectively applied to lines (80) and liquid crystal driving electrodes (79). Each line (80) and each liquid crystal driving electrode (79) is a metallic thin film layer having a roughened light diffusing surface so that it has a white appearance.

A pleochroic guest-host liquid crystal material (88) is sandwiched between the first substrate and a common transparent electrode (87) on second substrate (86). Pref. the metallic layer with a roughened light diffusing surface is made of aluminium or aluminium alloy and is deposited on the first substrate by a vacuum evaporation or sputtering technique.

Title Terms: LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; DEVICE; POCKET; TELEVISION; RECEIVE; LINE; LIQUID; CRYSTAL; DRIVE; ELECTRODE; FORMING; METALLIC; THIN; FILM; LAYER; ROUGH; LIGHT; DIFFUSION; SURFACE

Derwent Class: P81; P85; U14

International Patent Class (Additional): G02F-001/13; G09F-009/35

File Segment: EPI; EngPI

甲第 2 号証

19 日本国特許庁 (JP)

1D 特許出願公開

¹⁰ 公開特許公報(A)

昭56—94386

Int. Cl.³

5

庁内整理番号 7013-5C

❸公開 昭和56年(1981)7月30日

G 09 F 9/35 G 02 F 1/133 G 09 F 9/00

7013—5 C 7348—2 H 7129—5 C

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 13 頁)

夕液晶表示体装置

②特

願 昭54-173050

❷出

願 昭54(1979)12月27日

の発 明 者

小口幸一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

識別記号

会社諏訪精工舎内

70発 明 者 細川稔

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑩発 明 者 永田光夫

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 矢沢悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

切出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

朔 柳

1. 始明の名称 液晶表示体器

2. 特許請求の範囲

- (1) 液晶製示セルを構成する一方の基本に、液 脂製物用業子をマトリックス状に配換した悪故を 用い、超液晶製物用業子を外部信号により任意に 遊択することにより表示する液晶製示体装版にお いて、超基板は、白色薄膜形を育する透粉であり、 かつ液晶はゲストーホスト液晶であることを特成 とする液晶製示体装置。
- (2) 白色群機層は、袋面が凹凸形状を呈する筋 胸障膜層を少なくとも一層以上得する海膜層であ ることを特徴とする特許請求の範囲就「項配数の 液晶器示体装備。
- 母 白色海融層は、表面が凹凸形状を呈する2枚の金属海膜層が、 絶縁海膜層を任さんで頂ねられた構造を有する海膜層であることを特徴とする 等所騰来の範囲語2項記載の液晶表示体器値。

- 1 -

- (4) 表面が凹凸形状を呈する金属溶膜層に、ルなくともその一部は、 股液晶整面用電子の配離あるいは液晶整面用電像を兼ねることを特徴とする 特許請求の範囲第2項配載の液晶表示体装置。
- (5) 表面が凹凸形状を呈する金属準限層は、蒸 着医又はスパッタ法にて形成したアルミニウム降 膜層もしくはアルミニウム合金薄膜層であること を特徴とする等許額来の範囲第2項記載の液晶表示体整備。
- (4) 表面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、恐 被への海膜層の凝治、熱処理工程を様で再結晶し たアルミニウム海膜層义はアルミニウム合金海膜 層であることを特徴とする特別請求の範囲制2項 配種の液晶表示体装備。
- (7) 教館が凹凸形状を呈する後級神殿層は、基礎への台金神殿層の蒸落。 熟処理工程を経て折出した初出物か内在する台金神殿層の表面層をエッテンク除去したアルミニシム台金海膜層であることを特徴とての特許額次の範囲第2項記載の液晶表示体装置

特問 昭56-94386(2)

(8) 表面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、2 層以上の薄膜層が譲ねられた多層構造海膜層であ り、かつ最上層は、鉄海膜層であることを特徴と する特許請求の範囲第2項記載の液晶表示体装備。

(9) 表面が凹凸形状を呈する金体機関的は、発 放への金属機構の蒸煮後、融金調が順層の上面 をサンドフラスト法により売らした金属機関で あることを特徴とする特許額水の範囲外2項配収 の液晶表示体緩縮。

(10) 教面が凹凸形状を呈する金属物版的は、1層の層摩か 0.1~5.0 μm、装面の凹凸の高低影が 0.01~2.0 μmであり、かつ凸部から凸部まであるいは凹部から凹部までの平均凹隔が 0.05~50 μmである金属輝版層であることを特徴とする特許精沢の範囲第2項記載の液晶表示体製り。

(11) 液晶駆動用無子がマトリックス状に配慮された基故は、 半身体基故であり、 該液晶駆動用業子は、 該半身体承依上にモノリシックに作り込まれていることを特徴とする特許商収の範囲第1項 記載の液晶表示体装施。

— 5 —

(7) 多級表面もしくは上畑ガラス多板の共漁電 移表面には、液晶の直流遮断船繰艇が得ることを 特徴とする特許精沢の範囲乳(項配数の液晶表示 体装置。

(19) 審板は、総幕板製面を平坦化する純緑海膜 耐を少なくとも1 層以上有することを特徴とする 特許額次の範囲和1項配載の液晶製示装板。

(19) ゲストーホスト液晶として、ネマテック液晶と、多色性染料の混合物を用いっことを特徴と
する特許額沢の範囲乳・項記載の液晶袋ボ体装置。

四 ゲストーホスト液晶として視転移液晶と、 多色性染料の混合物を用いたことを特徴とする特 許請求の疎開集1項記載の液晶發示体装置。

別 液晶表示セルを構成する2枚の各板の液晶 層に接する表面上には、直接配向処理又は水平配 向処理が配されていることを特徴とする特許消水 の範囲乳1項記載の液晶表示体装置。

3 第明の評細な説明

本始明は液晶表示体装度に関するものである。

(2) 被晶製物用案子がマトリックス状に配置された米板に、ガラス基板であり、診液晶が断用案子は、診ガラス基板上に作り込まれた液膜案子であることを特徴とする特許調水の範囲第1項配板の液晶表示体装備。

(15) カラス強板に、白色カラス遊板であることを特徴とする特計請求の範囲第12項記載の液晶袋ボ体装備。

(4) 白色海膜層は、金融酸化物の酸粒子が有機 樹脂中に分散した配線海膜層であることを特徴と する特許請求の範囲第1項配載の液晶表示装置。

(4) 白色薄膜層は、砂膜層の表面層の一部分が 関係酸化されたアルミニウム合金薄膜層であることを特徴とする特許額次の範囲第1項配製の液晶 表示体装置。

- 4 -

さらに本発明は、液晶表示セルを構成する一方の 透板に、液晶短期用素子がマトリックス状に配慮 された多板を用いた液晶表示体装置にないて、 診 遊板として白色転板を用い、液晶としてゲストー ホスト液晶を用いた液晶表示体装置に関するもの である。

今日の竹報化社会においては、正確な情報を迅速に低速すっことが非常に放奨となって繋ぶんに設定の中でパーソナルを情報機器の開拓が終んに設置され、ボケット電車。計算機は闘時計、ボケット電車。計算機は闘時計、ボケット電車。計算機は闘時計、ボケット電車。計算機は配出されて来でいる。パーソナルを情報機器は、低車圧駆動、心を関するのである。したがつてパーソナルを情報をでは、小型・ファイを変している。パーソナルを情報をできる。これではならない。パーソナルを情報をなえていなければならない。パーソナルを情報をなるといなければならない。パーソナルを情報をなるといなければならない。これは、テレビの表示体変値にてテレビ面像を表示するとのであり、胸ボケット等に入れることが可能を

押酬856- 94386(3)

テレビである。したがつてポケットテレビの表示 体装置としても他のパーソナル情報機器と阿禄修 能圧低電力緊胁が可能であり、小型。確認の表示 体装御である必要があり、当然表示性能は、展内。 展外共に使れていたければならない。このような 畏求を瀕た丁装派体装置として現在考案されてい るものは、 神型 C R T 。 ブラズマディスプレイ。 . E L (エレクトロルミネツセンス)ディスプレイ。 L E D (ライトエミツティングダイォード) ディ スプレイ。 B C (エレクトロクロミツク) テイス ブレイ、それから桜晶ディスプレイかある。この 中で被晶デイスプレイは前述の要求を比較的消足 した表示体装置の1つであり、電卓や腕時計の決 示体装置として広く応用されている。液晶の駆動 万式は、大きく分けると、スタティック監動方式 とダイナミツク慰劢(時分割斟助)方式があり、 テレビ用の液晶表示体装置としては現在、両趣物 万式のものが考案され、開発されているが、ポケ ットテレビ用表示装置として用いる場合にはスメ ティック駆動方式が、低電圧低電力駆励という点

で有利である。スタテイツク勘功方式は液晶要示 セルを構成する一方の基础に、液晶敷助用素子が マトリックス状に配置された墨板を用いた液晶裂 示セルであり、被指製動用業子はおのおのが被請 影跏趺少をもつでなり、設設品賜聊用券子と診波 **晶製物制御で1つの画業を供放している。外部信** 母により、任意の顚者を治択することにより、顚 像表示は行なわれる。この場合、各液晶影响策略 に印加される制圧は、液晶にはスタティックに印 加される。この様を放晶表示セルにないては一方 の基板に不透明基板である場合が多いため、表示 は反射型である。第1凶に、スタティック駆動方 式の液晶表示セルの精造図及び回路図の一例を示 丁。 第1凶(a)は、殺蟲表示セルの断面凶であり、 凶中の11はシリコン等半導体番板、12は液晶 駆動電像、15は上側ガラス基板、14は上側ガ ラス番板上の共通単像、15は液晶心である。半 導体基板!1の装油には、液晶勘動用電子がマト リンクス状に耐み込まれており、各液晶粒動用業 子は汲扇彫物能像12に質気的に挺続されている。

— 8 **—**

男「凶(b)な、第1凶(a)にて説明した液晶表示セル を構成する半導体基板11の表面上に組み込まれ た液晶脈動用素子の回路図である。図中の16位 データ信号ライン、11はタイミング信号ライン、 18は液晶敷助用業子であり、その回路の一実施 例を第1四(c)に示す。第1四(c)において、19は MOBトランジスタ、20はコンデンサー、12 は液晶駅加電像である。又21位半導体基板電位 である。影り凶に示した様を半導体蓄板を用いた スタテイツク製動方式の簡晶表示体装置にないて は、藤順次走流にて表示が実行される。すたわち あるタイミング信号ラインに信号が入刀されると そのタイミング信号ラインに接続されているMOS トランジスタのゲートはONとなり、データ個号 ラインからのデータ電圧がコンデンサー20亿號 み込まれる。コンデンサーの電圧は液晶型動電像 1.2 を経て一定時間液晶層に印加され、液晶表示 が行なわれる。このような悪順次定査により、テ レビ画像表示は可能となる。第1凶に示した従来 のスメディック駆動方式の液晶表示体装造にない

- 7 -

本発明にかかる従来のDBM液晶を用いたスタテイツク型動型のボケットテレビ用液晶設示体装置の欠点を辨決するために発明された液晶設示体装置に関するものであり、DSM液晶の代りに、ゲストーホスト液晶(多色性染料とネマチック液晶の混合物もしくに、多色性染料と指転移液晶の

特問昭 56- 94386(4)

混合物)を用い、かつ液晶表示セルを構成する一 方の基板は、白色海原層を有する基板であること を特徴とする液晶表示体萎脂に関するものである。 以下本発明の具体的な実施例をあげて説明する。 ゲストーホスト液晶を用いた表示は装置はゲスト である多色性染料と、ホストである液晶の准合物 を 2 枚の基板の間にはさみ込んだ構造を有し、液 品度への管圧印加による液品層内の液晶分子の動 きと同じ動きを多色性色素がする結果、カラー表 示が可能となる。一般に、ゲストーホスト液晶を 用いた液晶表示体装置の特徴をあげると、(1) 反 射型の表示が可能であるが、下側基板は表示コン トラストを得るために白色であることが望ましい。 (2) 偏光板は用いても用いたくても数示は可能で ある。(3) DSM液晶を用いた液晶設示体装置と 比較して、はるかに低い電力で勘加し、しかもう ~5 ボルトと低い塩圧で起勤する。(4) DSM形 晶を用いた液晶表示体装置と比較して、視角依存 性がはるかに少ない。(5) 液晶の低圧ーコントゥ スト特性の立ち上がりが、ゆるやかであるため、

- 1 1 -

射する光は、表面の凹凸部においてあらゆる方向 へ反射されるため(散乱)、金銭群膜は白色に見 える。このような金銭神順層の白色偃は、絃金類 薄膜表面の反射率が高い程大きいため、金貨薄膜 の材料としては、アルミニウムあるいはアルミニ ウム合金、もしくは娘あるいは娘台金が望ましい。 又表面の凹凸形状は、靴 2 図の(a)~(d)に示した形 状でもよいし、又第3凶に示した似な形状でもよ い。しかし、第4図に示す如く、凹凸部の語さ (H)と、周期(L)の相與により白色股に大き く変化するため、これらのファクターは十分側御 Tる必要かある。即ち、朔4四回尺示丁卯(、 L > H の場合散乱配分に比べて反射放分が大きい ために、金額薄膜表面は反射面となる。しかし器 4 図(D)の如く L 之の場合は、散乱取分か支配的と たり、金属海膜表面は白色となる。 又第4四(c)の 如く、L<Hの場合には、入射光が凹部にて吸収 されるため、金属神輿表面は沢色から黒色を呈す るようになる。第4四において、凹凸部の高さ (H) は、大体 C O 1 ~ 2 O 4 m 程度である。今

階調表示が容易である。等かあり、被晶表示体装 雌としては使れているものの、下側器板として白 色を呈する差板を用いる必要があるために、その 厄用には難点があつた。本発明の王を目的は、液 品表示されを辨成する一万の番板に、液晶製効用 第子をマトリックス状に配版した器板を用いた液 **品表示体装置にないて、多くの投所を有するゲス** トーホスト液晶を用いた小型ポケツトテレビの実 現を計ることであり、さらに小型ポケツトテレビ 以外への応用を討るものである。液晶表示体装置 にないては、一般には2枚の基故の間にはさまれ た液晶層の層厚は5~20µm程度であるため、 基故を白色化する手段、構造はかなり制料される。 **ずなわち基故を白色化するために 基板 表面上に形 取される白色薄膜油の厚さは、少なくとも L 1 ~** 184mの間に入ることが望ましい。 不発明にお いては、1つの方法として、白色脊膜局に表面が 凹凸形状を呈する金鱗旗股層を用いている。第2 幽は、金属海縣博弈部の四凸形状を示している。 金属海艇加設面に凹凸形状かあると、外部から入

_ 1 2 _

仮りに金属排膜層の凹凸の周期(L)が、第3四 (a)の如く、L》Bの場合には、第5図にて示す如 く、金貨隊膜層を、絶線隊膜層をはさんだ多層構 徴とすることにより、第4図(D)にて示した如く白 色を呈する禅膜層を得ることが出来る。男を図中 の51及ひ52は表面に凹凸形状を呈する金属弾 膜層、53は絶線海膜層である。絶線海膜層とし では、CVD(気相放長缶)法による810。 膜。 81: 14 終あるいは、スパック社による8102 膜、 Si n N 、 具等いずれの絶縁膜でもよい。 表 面が凹凸形状を皇する金属禅膜層は、次のような 万伝にて作ってとか可能である。(1) 蒸油任义は スパッタ法。(2) 蒸粉法又はスパッタ法にて形成 した金額海膜を熱処理し、再結晶させる方法。 (3) 蒸溜法又はスパッタ法にて台金簿膜層を形成 後、熱処理して折出した折出物が内在する合金隊 膜層の発面層の一部をエッチングして除去する方

(I)の万法は、金典海膜層を基板上へ形成する時、 ある条件下で蒸進又はスパッタすることにより、

特開昭56- 94386(5)

表面が凹凸形状を呈する金銭神機層を得るものである。その条件とは、蒸滑法。スパッタ法共化、 季板温度が高いこと(100で以上)及ひ穿卵気中化、水分(Hi0)が敵量含まれていることである。(1)の万法化より、第2図(a)化で示した凹凸形状に近い凹凸形状を有する金属神膜を得ることが由来る。この万法化より得られる凹凸の高低差は1~20μπ程度である。

一例をあけると、マグネトロンタイプの低温 A 選のスパッタリング接位を用い、パワーが390 マ× B 2 A、アルゴンの圧力が10ミリトール、ターゲットと番取との間陥か35インチルで、アルミニウムに2 重貴多のシリコンを含有したメーゲットを用いてスパッタリングした時、ステク時間が5分.5分.10分と経過するに伴ない、番砂上に形成された金貫輝膜表面の色はミルギー色。白色。灰色と変化する。白色を呈する金質薄膜層の表面の凹凸の高低差に、約10μm、凸部から凸部までの平均距離は約10~15μmであった。

- 1 5 -

が助也で可じておいまりムに2 重量多のシリコンが含有された合金薄膜層を、4 0 0 での N : 雰囲気中にて2 0 分間加熱すると、折出物の粒子経が約0.2~1.0 μ m のアルミニウムとシリコンの金属間化合物が折出する。折出物の平均間陥に、0.1~5 0 μ m である。例えば、台金薄膜層の層

(2)の方形は、選和上へ満溜还又はスパッタ法化で形成した金属海豚肉を加熱し、再結構させて表前に凹凸形状を呈する金属海豚肉とするものである。金属海豚畑の材料として、アルミニウム又はアルミニウム介金を考えた場合、無点かららのでであっために、100で~600での加熱超出により金属海豚肉内には原子の再配列がかこり、その結果、類2四(回れて示した凹凸形状に近い凹凸形状を有する金属海豚層を得ることが出来る。この方法により得られる凹凸の高低差は001~20μm程度である。

(3)の方法は、基本上へ激用法又はスパッタ法に で形成した台金神護暦を加熱し、折山物を折出さ せた後、台金神膜層の表面層近傍をエッチンク除 去する方法であり、第2図(c)にて示した凹凸形状 に近い表面をもつ金糾神膜唐を得ることが出来る。 鼻6図には、この方法の説明図を示した。第6図 (a)は、蒸油直後の断面図であり、61は基本、62 は合金神膜層である。第6図(b)は、加熱により析

— 1 6 —

解が1.0μmであり、析出処理後、装面層の0.2 μmをエッチングにより除去すると、エッチングされた表面層の凹凸形状は、凹凸の高低差に0.3 ~ 0.5μm、凹部から凹部までの平均間隔に0.2 ~ 3.0μm 穏度となる。この装面の色に白色となる。

以上の説明にて用いたアルミニウム又はアルミニウム台会は、可視光鎖域での表面反射率はす。 ~92 があるのに対し、銀は94~98 がであり、凹凸形状を有する金級材料の白色液としてあるのである。 銀の方が期待できる。しかし銀はアルミニウムと 比較して価格が高い上に、再結結を又は折出たによる表面の凹凸化が難しいため、凹凸形状を有する ってルミニウム又はアルミニウム合金神臓がの上 に潜い銀の膜を形成し、白色度のより高い金属神 調度を得ることが由来る。

会国階級層の表面を凹凸形状とする他の方法と しては、サンドフラスト法がある。これは別名、 ショットフラスト法とも言い、810、又は A 4、0、等の速くて細かい粒子を圧縮気体の圧

特価部56- 94386(6)

刀により、金銭表面上にたたきつけ、凹凸形状をつける方法である。微粒子の直径を例えば1μmとすれば、凹凸部の高さ(H)が1μm線度の表面を持つ金銭薄膜層が得られる。この方法による凹凸形状に第2図凹に近い形状となる。

以上説明した多くの方法により表面に凹凸形状を有する金属神際層は可能となる。ちなみに、金麗神殿所の層厚は、0.1~3.0μm、表面の凹凸の高低差は、0.01~2.0μm、凹部から凹部、又は凸部から凸部までの平均間隔は、0.05~5.0μm程度が、白色度の点で望ましい。

以上は本発明の被品表示体装置において用いられる活动上の白色薄膜層に関する説明である。さらに本発明において用いられる液晶駆動用業子がマトリックス状に配置された番板は、腹液脂駆動用業子が、モノリッツクに作り込まれた半導体番板であつてもよいし、又は、薄膜素子たとえば降低トランジスタ薄膜容量等がその止に作り込まれたガラス高板であつてもよい。又該通板が半導体基板の場合でもガラス高板の場合でも表面が凹凸

— 19—

の透明導電膜で出来た共通電准、88はゲストホ スト液晶層である。さらに98は白色化のための 表面が凹凸形状を蓋不る金属隙膜形、89はドレ インと液晶駆動衛便を指ぶ配線、90は層間絶線 薄膜層、97に液晶駆動電像である。 本実施例に おいては、80の頭像信号線、19及び91の液 品駆動電極、89の配線は98と向硬の製面が凹 凸形状を呈する金属解膜層にて構成されている。 したがつて本実施例の被追表示体装置においては、 下伽磊板が白色を呈丁るため、ゲストホスト液晶 を用いた艮好な表示性能が得られる。しかし本契 旭例にないでは、引 7 辺にて明らかな如く、 液晶 乾ケ気険の凹凸は、金属解膜層が持つ凹凸の 他に、HOSトランジスタ及びコンデンサーの形 配過程において半導体基板上に形成される比較的 大きい段差がある。とれらの表面の凹凸及ひ段差 は、液晶の配向処型膜の形成に際して、中や悪能 響を及ぼすので、液晶磁物質療験値上にパ、透明 な裸膜を形成し、表面を平坦化すると配回処理の 効果が増大する。遊明の禪腰としては、シリコン

形状を呈する金属薄膜層は、少なくともその一部 は、該被指駆動用者子の配搬あるいは液晶駆物電 ひを兼ねることも出来る。 今、 本能明の一実施例 として、シリコン半導体基板上に、液晶基助用素 子をモノリシックに作り込んだ基板を用いた液晶 表示体装置について説明する。第7四回及び四は、 表面が凹凸形状を呈するアルミニウム又はアルミ ニワム合金御限層を1層及び2層有する半海体器 敬と、上調ガラス基初とから放る 被輪 袋ボ体装御 の断面構造図である。本規施例は、第1図でにて 示した液晶製動用紫子回路を用いており、シリコ ンゲートMO8トランジスタを用いているか、本 知明は、これに制約されるものではない。幽中の 1 1 はシリコン半導体送板、 1 2 は M O S トラン シスタのゲート酸化腺、13はコンデンサー用の 酸化腺、14ロゲートポリシリコン塩酸、15は コンデンサー用のポリシリコン宙板、16はソー ス拡散層、11はドレイン拡散層、18は絶縁構 膜層、 7 9 は液晶勘動塩原、 8 0 は画像信号線、 86位上側ガラス基板、87位上側ガラス基板上

— 2 G —

樹脂、エポギシ樹脂、ポリィミド樹脂のようを有 機樹脂でもよいし、無機樹脂でもよい。

本発明においては、白色神機層として金属酸化物の数粒子を有機樹脂中に分散した絶縁層を用いてもよい。果8図(a)には、該白色神機層の断面図を示す。図中の8・は金属酸化物酸粒子、82は有機樹脂であり、これは透明を接着刀のある樹脂である。組8図(b)には該白色絶縁艇が白色となる説明図を示す。すなわち入射光84か会異常化物酸粒子内に入射すると、金属酸化物酸粒子と有機樹脂の界面において全反射を繰り返した後、ある方向へ反射光は抜け出ていく。入卵光84か、平

特開昭56-94386(7)

行光線であつても反射光は、ランダムなベクトルを持つため、自には白色として見えるのである。 白い私、白い繊維、白い砂、白色顔料、白色酸料はいずれも同じ原理にて白色を呈する。 この 中色 的 にない しゅう ためい しゅう ためい しゅう ためい しゅう ために しゅう ために しゅう という の 隠 般 刀は、 畑 が大きい 程大き いい という の 隠 般 刀は、 畑 が 大きい 程大き いい という の 隠 般 刀は、 畑 が 大きい 程大き いい とい り の 隠 般 刀は、 畑 が 大きい 程大き く 、 ソ

複粒子能は 0.2 ~ 0.3 μ m 程度で較大となる。 金質酸化物の中で酸化チタンは、 M 折率が 2.5 ~ 2.9 で大きく、 白色絶縁 神膜層を得っ上で 破も助 待出来る。 単板上に C の白色絶縁 神殿を形成する 万法としては、 印刷法でもよいし、 スプレー法で もよい。 ちなみに、 酸化チタン 飯粒子を 用いた 場 台、 十分な白色を得っためには、 白色絶縁 海膜の 厚さは、 1 □ ~ 5 0 μ m か必要である。 膜厚を 海 (すっために、 白色絶縁 海膜層 で形成した 構造を 採

-- 2 3 --

この直流省流を遮断すっためれ、墨板表面もしく は上側ガラス熱板の共涌性像表面に薄い絶縁海膜 を形成すっことは、液晶表示体装衡の信頼性を上 げっ点で、非常に重要である。本部明の液晶表示 体装置においては、形直流質流速断絶縁膜を採用 すっことにより、液晶表示セルの長寿命化を達成 出来た。直流質流速断絶縁膜としては、8102. A 4203,813 N4 等の海膜が適当である。

用すると、 $5\sim25\mu$ mの腹厚で十分な白色が得 ちれる。

アルミニウム又はアルミニウム台金の教面層を 勝砂酸化すると、アルミナ(A L 2 O 3)被膜が ての装面に形成される。例えば、アルミニウム はアルミニウムーマグネシウム合金を硫酸や にで物砂酸化すると、装面に 5 ~ 3 0 μ m 機とい でのアルミナビか出来る。このアルミナ圏の パンフー構造の下れまかり、アルミナ圏内のか フー構造の作の光の散乱により白色をが限 酸化したアルミニウム文はアルミニウム台金 酸化したアルミニウム文はアルミニウム台金 酸を川いてもよい。朝夕四中の91 は基板、92 はアルミニウム台金 なアルミニウム合金 を はアルミニウム台金 なアルミニウム なないで、94 は入射光、95 は発面96にて飲品された反射光 である。

— 2 4 —

透明を樹脂層にて埋めた半導体基板の断面構造の 一 実 施 例 を 示 丁 。 第 1 8 凶 中 の 9 7 は 半 専 体 基 板 、 98はソース及ひドレイン拡散層、99はストツ パー拡散層、100はMOSトランジスタのゲー ト酸化腺、101位MOSトランジスタのポリシ リコン钼砂、102はコンデンサーの電体、10至 はフィールド単化膜、104 は 絶縁 層、 105 は アル ミニウムもしくはアルミニウム合金の金属御腹層 であり、表面が凹凸形状を呈している。106か 本奥施例による透明あるいは不透明を有機樹脂に よる絶縁複膜層であり、この絶縁薄膜層の形成化 より半導体基板表面は平坦化される。その後107 の如くスルーホールを明け、液晶駆動電像用の金 脳沟腹層108を形成する。凶にて明らか左如く、 半導体基板上のデバイス構造に起因する段差は消 祓し、液晶駆動電極上の凹凸は、液晶駆動電極用 金属海膜がもつ、表面の凹凸とスルーホール部分 の凹部だけとなり、船め蒸霜による配向処理にお いても、配向処理膜が形成されない領域の面積比 率は激放する。液晶感動電砂用の金属海膜層の表

特問紹56- 94386(8)

面は、前記した方法によるところの表面が凹凸形 状を呈する金属層を用いれば、基板白色を呈する。 第10 凶に示した異施例において、105に示した 金属消膜層を、液晶駆動電像として用いる場合に は、凶中の104で示した絶縁層を絶縁樹脂にて 形成し、その絶縁樹脂装面を平把化すればよい。 本果施例にて用いられる透明あるいは不透明な、 絶縁樹脂は、シリコン樹脂でもエポキシ樹脂でも よいが、ポリイミド樹脂が最も有効である。ポリ イミド樹脂はスピンナーコート後、200~500 ての温度でキュアであ。樹脂層の厚さは、皮差の 高さ以上にする必要がある。ポリイミト側脂は、 ヒドラジン、NaOH(水酸化ナトリウム)ある いはフレオンプラズスカスにて容易にエツチング が可能なため、凶中107のスルーホール形成は 容易である。第11凶は、表面が凹凸形状を呈す る金属海膜110表面上に向時に透明な絶縁薄膜 を形成し、表面を平坦化した海膜層の断面図を示 す。このよう方海膜を形成して表面を平坦化する ことにより前記した配同処理においても、配同効

- 2 7 -

以上、多くの実施例に悪づいて説明した如く、 本発明は、液晶表示セルを構成する一万の基故に 液晶駆動用系子をマトリックス状に配置した悪板 を用いた液晶表示体装置において、該基板は白色 | 薄版層を有し、かつ液晶はゲストーホスト液晶で 率か落ちるととかなくなると共に、 番板の白色度 は保たれる。第1120中の109は番板、1101級的が凹凸形状を呈する金額神膜層、111位 透明な絶縁神膜であり、この神膜により、 装面は 平坦化される。したがつて平行光線112が透明 絶験神膜111を透過し、 設面神膜 数面の凹凸部 に当たると乱反射し、 その反射光113位任意の 万同に反射されるため、 白色となる。 第1120中の透明を絶縁神殿は、ポリイミド樹脂でもよいし、他の樹脂でもよい。この絶縁神膜層は液晶整動電 使金属神膜層上へ形成した場合は、 道流電流過断 絶錄膜を兼ねることが由来る。

さらに、 本発明の液晶表示体装置に 適用するケストホスト液晶としては、 ネマチンク液晶と多色性染料の混合物でもよい。 いずれの場合も 仕意のカラー表示が可能である。 又、 偏光板は 用いても用いなくてもどちらでもよい。 又、 液晶表示とれる 単版する 2 枚の 墨板の液晶 層に接てる 2 枚の 墨板の液晶 層に接てる 5 したい、 食 垂配 同処理 又は、 水平配 同処理 か 施さ

- 28-

あることを特徴とする液晶表示体接触に関するものであり、表示特性がすぐれていること、 低電圧 低電刀動作が可能なこと、 小型 み型 であること等 の 長所を 有する ため、 ポケットテレビへの 応用は もちろんのこと、 各種携帯用情報 機器 たとえば 腕 時 の 表示 体 要 似 と して 非常 に 有 望 で ある。

4. 凶面の簡単な説明

第1 図は、半導体基板を用いた従来の液晶表示体装置の断面構造図及び液晶整動用業子の配置図及び液晶整動用業子の配置図及び面路図。第3 図。第4 図は、 本発明にて用いる金属海膜層の表面の凹凸形状を見ずるとのの金属海膜層を絶縁物をはさんで重ね合わせたのの金属海膜層を絶縁物をはさんで重ね合わせたのの金属海膜層を絶縁物をはさんで重ね合われて用いるでは、本発明によって表面に凹凸形状を見います。 まり とこう の 数面が凹凸形状を呈する アルミニウム 合金 薄膜 中に 析 田物 を 析 田させ た 後 上層を エッチング除去して表面に凹凸形状を 早て で まりによっとこう の 数面が凹凸形状を 呈する アルミニ とこう の 数面が凹凸形状を 異 海 によっとこう の 数面が凹凸形状を 呈する ア

ルミニウム又はアルミニウム合金隊模僧を一級又は二般有する半導体基礎を用いた液晶表示体装置の断面構造図。 男 8 図は、金麗酸化物型粒子と、透明樹脂の混合物による白色神膜の断面図。 第 9 図は、陽極酸化したアルミニウム合金導膜の断面

11…シリコン基故

12…被品數物電棒

1 5 … 上側 ガラス 器 敬

1 4 …共通電源

15…液晶層

1 6 … データ信与ライン

11…タイミング信号ライン

18…液晶點物用素子

1 9 … M O 8 トランジスタ

20…コンデンサ

2 1 …シリコン基 敬 觝

饤

5 1 … 装面が凹凸形状を呈する金属降膜層

5 2 … 製面が凹凸形状を呈する金属旗膜層

53…船歇海殿局

6 1 … 養 夜

62…アルミニウム台金海膜

6 3 …アルミニウム台金の樹裕体祖

- 3 1 --

96…アルミナ層内の結晶界面

9 7 … 半導体 務板

9 8 … ソース及びドレイン拡散層

99…ストッパー拡散層

1 0 0 … ゲート酸化膜

101…ポリシリコン電停

1 0 2 … コンデンサー電後

103…フィールド酸化膜

104… 絶練薄膜層

105…アルミニウム又はアルミニウム合金神

膜層

106…平坦化すっための有機樹脂層

101…スルーホール船

108…放品點阿维徐金属階

109…赛被

1 1 0 … 表面か凹凸形状を呈する金質神膜層

1 1 1 … 絶練溶膜

112…平行入射光

1 1 3 … 反射光

特閒昭 56- 94386(9)

6 4 … 折出物

7 1 … シリコン基数

12…ゲート酸化與

7 3 …コンデンサー用の酸化膜

フィーケートポリシリコン能像

15…コンデンサー用のポリシリコン電鉄

7 6 … ソース 拡散階 7 7 … ドレイン拡散層

7 8 … 絶緣薄膜層

79…液晶影响電極

80…画像信号额

8 6 … 上鉤 ガラス 基 板

8 7 … 共通電序

88…ゲストーホスト液晶層

9 8 … 表面か凹凸形状を呈する金属海膜層

89…ドレイン拡散層と液晶駆動電極を結ぶ配線

9 0 … 層間絶談滌膜層

9 7 …液晶粘物复制 8 1 … 金海形化物器粒子

8 2 … 透明艳绿剂

8 3 … 金属酸化物酸粒子

8 4 … 半行な入射光

8 5 ··· /प श्रा भ

9 1 … 送 被

9 2 …アルミニウム合金層

で9 5 …アルミナ胎

9 4 … 午行办入射光

95…反射亢

- 3 2 -

第10图 15 表面平担化处理 15 施 15 反動体基板 內断值構造图。另11 图 13 表面平担比处理 1施 1 在 金属循膜内断面 構造图。

以 上

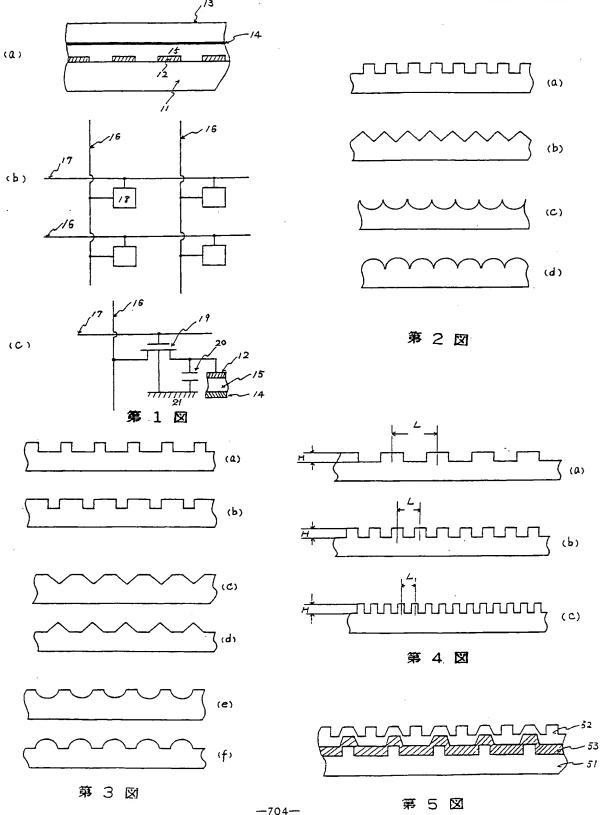
山路人 保式会社 副

代非人

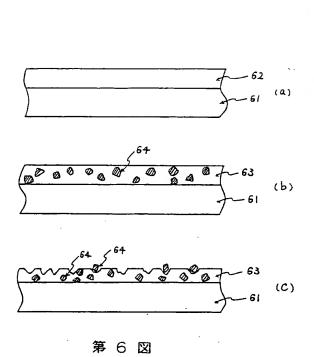
保式会社 敵 訪 梢 工 舍

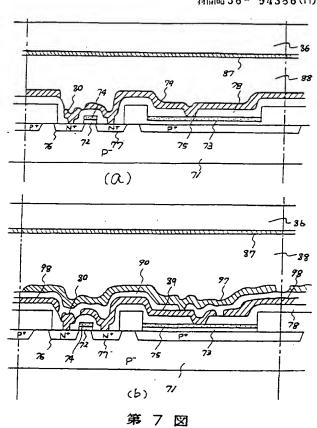
#atr ⊢

特問856- 94386(10)

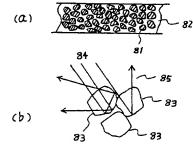


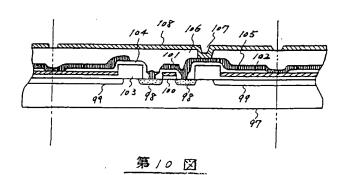
持間昭56- 94386(11)



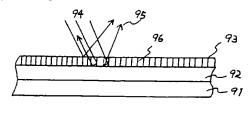


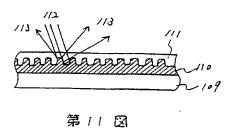
第 8 図





第 9 図





持問昭 56 - 94386(12)

手 続 補 正 書 自発

昭和 5 6 年 3 月 27 日

酒

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

明和 5.4 三 持 許 頭 第 1.7.3.0.5.0 号

2. 発明の名称

液晶要示效量

3. 補正をする者

4. 代 理

事件と関係 出難人

東京都中央区級區 4 丁目 3 番 4 号 (256) 株式会社 競 訪 精 工 告 代表取締役 中 村 恒 也

学150 黄宝海峡公区场旁边0千里6季0.5

〒150 東京都渋谷区神宮前2丁目6番8号 (4664) 弁理士 最 上 初 連絡先563-2111 内線223~6 担当 長谷川

- 5. 補正により増加する発明の数
- 6. 補正の対象

明細書、函面

7. 補正の内容

別紙の通り

あるいは液晶駆動用退極を乗ねることを特徴とす。 る特許請求の範囲第2項配製の液晶炎示装庫。

- (5) 教前が問凸形状を呈する金属構験層は、 激層法又はスパッタ法にて形成したアルミニウム 構機層もしくはアルミニウム合金薄膜層であることを特徴とする特許明末の範囲別2項配載の被晶 表示装置。
- (6) 表面が凹凸形状を重する金属海膜層は、 蒸板への海膜層の蒸溜、熱処型工程を経て再結晶 したアルミニウム海膜層又はアルミニウム合金海 膜層であることを特徴とする特計請求の範囲第2 項記載の液晶表示体装置。
- (7) 装面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、 霧板への合金海膜層の蒸落。熱処理工程を経て折 出した折出物が内在する合金海膜層の表面層をエ ッチンク除去したアルミニウム合金海膜層である ことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の液 晶表示体装置。
- (B) 表面が凹凸形状を呈する金属複数層は、 2 層以上の複膜層が重ねられた多層構造薄膜層で

1. 特許翻求の範囲を次の如く袖正する。

「(1) 被晶表示セルを構成する一方の特板に、 被晶影動用素子をマトリンクス状に配位した熱似 を用い、設在晶影動用素子を外部に特により任意 に選択することにより表示する被晶表示体姿質に おいて、設差板は、白色μ膜間を有する無板であ り、かつ液晶はケストーホスト液晶であることを 特象とする液晶表示体接触。

(2) 白色海膜層は、製面が凹凸形状を貼する金属薄膜層を少なくとも一層以上有する薄膜層であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液晶設示体装置。

(3) 白色薄膜層は、製面が凹凸形状を呈する 2 枚の金属薄膜層が、絶凝薄膜層をはさんで重ね 5 れた構造を有する薄膜層であることを特徴とす る等許請求の範囲第2項記載の液晶表示体装置。

(4) 製面が凹凸形状を呈する金属薄膜層は、 少なくともその一部は、設液晶聚動用栄子の配線

- 1 -

あり、かつ地上層は、銀海膜層であるととを特徴 とする特許請求の範囲第2項記載の液晶表示体装置。

- (9) 装面が凹凸形状を呈する金額薄膜層は、 素型への金属線膜層の蒸溜後、該金属薄膜層の上 面をサントフラスト法により荒らした金属海膜層 であることを特徴とする時許請求の範囲第2項記 軟の液晶表示体装置。
- 00 製剤が凹凸形状を呈する金属薄膜層は、1層の層厚が 0.1~30μm、製剤の凹凸の高低 型が 0.01~2.0μmであり、かつ凸部から凸部まで あるいは凹部から凹部までの平均凹層が 0.05~ 50μmである金属薄膜層であることを特徴とす る特許請求の範囲集 2 項記数の液晶製示体装盤。
- (II) 液晶聚動用素子がマトリックス状に配置された悪板は、半導体蒸板であり、設液晶凝動用素子は、該半導体落板上にモノリシックに作り込まれていることを整徴とする特許調求の範囲第1項記載の液晶表示体装置。
 - 322 液晶駆動用紫子かマトリックス状に配置

- 2 -

された希板は、ガラス番板であり、設設品駆動用 来子は、緑ガラス番板上に作り込まれた複製業子 であることを特徴とする等許請求の範囲増1項記 級の液晶表示体装置。

四 ガラス素板は、白色ガラス落板であることを特徴とする特許網求の範囲第12項記載の液晶表示体装置。

(14) 白色薄膜層红、金属像化合物の微粒子が 有機樹脂中に分散した絶縁薄膜道であることを特 敬とする唇許請求の範囲第1項配載の液晶表示装 徹。

US 絶縁層の層厚は 1.0 ~ 1 0 0 д m で あり、かつ 絶縁層内の 金属 歯化物は 粒子径が 0.0 1 ~ 20 д m の チタン 酸化物 酸粒子 で あることを 特徴とする 特許 請求の 範囲 網 1.4 項 配 駅の 液晶 提示 体 要 値。

四 白色海膜層は、海膜層の製面層の一部分が陽極像化されたアルミニウム合金海膜層であることを特徴とする特許諸求の範囲第1項記載の液晶表示体装備。

(17) 基板袋面もしくは上鉤ガラス器板の共通

3. 1 3 頁 1 5 行目

「ル~」とあるを

「し之日」に補正する。

4. 24頁9行から10行目、2ヶ所

「ハンフー構造」とあるを

「ハニカム(honeycomb)構造」に補正する。

5. 27 白 1 4 行目

「ブラズス」とあるを

「ブラズマ」に補正する。

6. 2.8 頁 6 行目

「改陶」とあるを

「金属」に補正する。

7. 類1図(10)と第10図を別紙の如く補正する。

以 上

代理人 蕠 上 娇

特開昭56- 94386(13)

延模表面には、液晶の道流遮断絶縁緩が有すると とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液晶 表示体装置。

(18) 逃版は、該基板装飾を平坦化する絶縁海 談所を少なくとも1周以上有することを特徴とす 名特許額次の範囲第1項記載の液晶設示装置。

(15) グストーホスト液晶として、ネマチック 液晶と、多色性染料の混合物を用いることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記敝の液晶表示体要 質。

四 液晶表示セルを構成する2枚の張板の液晶層に接する突角上には、垂直配向処理又は水平配向処理が施されていることを特徴とする特許調求の範囲渠1項記収の液晶要示体装置。」

2. 6 頁 1 U 行 目

「計算機は腕時計」とあるを

「計算极付拠時計」に補正する。

